

# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/001412

International filing date: 01 February 2005 (01.02.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP  
Number: 2004-027942  
Filing date: 04 February 2004 (04.02.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 12 May 2005 (12.05.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

12.4.2005

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application: 2 0 0 4 年 2 月 4 日

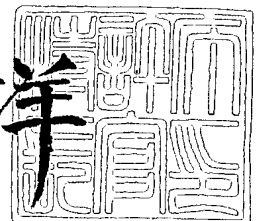
出 願 番 号  
Application Number: 特 願 2 0 0 4 - 0 2 7 9 4 2  
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 4 - 0 2 7 9 4 2]

出 願 人  
Applicant(s): 日本化薬株式会社  
株式会社ポラテクノ

2 0 0 5 年 1 月 1 3 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小 川 洋



出証番号 出証特 2 0 0 4 - 3 1 2 2 3 2 1

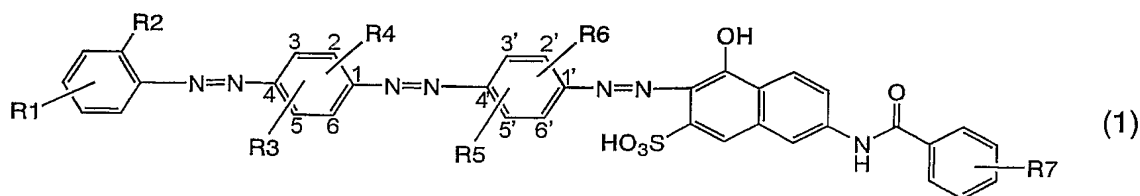
【書類名】 特許願  
【整理番号】 NKS2658  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 G02B  
【発明者】  
    【住所又は居所】 東京都北区志茂 4 - 3 1 - 1 - 4 2 1  
    【氏名】 貞光 雄一  
【特許出願人】  
    【識別番号】 000004086  
    【氏名又は名称】 日本化薬株式会社  
    【代表者】 島田 紘一郎  
    【電話番号】 03-3237-5234  
【特許出願人】  
    【識別番号】 594190998  
    【氏名又は名称】 株式会社ポラテクノ  
    【代表者】 高瀬 光市  
【手数料の表示】  
    【予納台帳番号】 010319  
    【納付金額】 21,000円  
【提出物件の目録】  
    【物件名】 特許請求の範囲 1  
    【物件名】 明細書 1  
    【物件名】 要約書 1

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項 1】

遊離酸の形で下記式 (1)

【化 1】



〔式 (1) 中、R 1、R 2 は各々独立にスルホン酸基、カルボキシ基、低級アルキル基または低級アルコキシ基を、R 3 は低級アルキル基、低級アルコキシ基またはアセチルアミノ基を、R 4 ~ R 6 は各々独立に水素原子、低級アルキル基、低級アルコキシ基またはアセチルアミノ基を、R 7 は水素原子、アミノ基または水酸基をそれぞれ表す。〕で示されるアゾ化合物

【請求項 2】

式 (1) において、R 3 の結合位置が 5 位、R 4 が 2 位、R 5 が 5' 位、R 6 が 2' 位である請求項 1 に記載のアゾ化合物

【請求項 3】

請求項 1 に記載の式 (1) において、R 1、R 2 はスルホン酸基、カルボキシ基、低級アルキル基、または低級アルコキシ基、R 3 は低級アルキル基、低級アルコキシ基またはアセチルアミノ基、R 4 は水素原子または低級アルキル基または低級アルコキシ基、R 5 は低級アルキル基、R 6 は低級アルキル基または低級アルコキシ基である請求項 1 または 2 に記載のアゾ化合物

【請求項 4】

請求項 1 に記載の式 (1) において、R 1、R 2 のどちらか一方がスルホン酸基、他方がカルボキシ基、メチル基またはメトキシ基、R 1 の結合位置はアゾ基に対してパラ位であり、R 3 がメチル基、R 4 が水素原子、メチル基またはメトキシ基、R 5 がメチル基、R 6 がメチル基またはメトキシ基、R 7 が NHCO-基に対してパラ位のアミノ基である請求項 1 から 3 のいずれか一項に記載のアゾ化合物

【請求項 5】

請求項 1 から 4 のいずれか一項に記載のアゾ化合物を偏光膜基材に含有することを特徴とする偏光膜

【請求項 6】

請求項 1 から 4 のいずれか一項に記載のアゾ化合物と、これら以外の有機染料を 1 種類以上偏光膜基材に含有することを特徴とする偏光膜

【請求項 7】

偏光膜基材がポリビニルアルコール系樹脂からなるフィルムである請求項 5 又は請求項 6 に記載の偏光膜

【請求項 8】

液晶プロジェクタ用である請求項 5 から請求項 7 のいずれか一項に記載の偏光膜

【請求項 9】

請求項 5 から 8 のいずれか一項に記載の偏光膜を有する偏光板

【書類名】明細書

【発明の名称】アゾ化合物、及びそれを含有する偏光膜又は偏光板

【技術分野】

【0001】

本発明は、アゾ化合物、並びにそれを含有してなる新規な偏光膜又は偏光板に関するものである。

【背景技術】

【0002】

光の透過・遮へい機能を有する偏光板は、光のスイッチング機能を有する液晶とともに液晶ディスプレイ（LCD）等の表示装置の基本的な構成要素である。このLCDの適用分野も初期の頃の電卓および時計等の小型機器から、ノートパソコン、ワープロ、液晶プロジェクタ、液晶テレビ、カーナビゲーションおよび屋内外の計測機器等の広範囲に広がり、使用条件も低温～高温、低湿度～高湿度、低光量～高光量の幅広い条件で使用されることから、偏光性能が高くかつ耐久性に優れた偏光板が求められている。

【0003】

現在、偏光膜は延伸配向したポリビニルアルコール又はその誘導体のフィルムあるいは、ポリ塩化ビニルフィルムの脱塩酸又はポリビニルアルコール系フィルムの脱水によりポリエンを生成して配向せしめたポリエン系のフィルムなどの偏光膜基材に、偏光素子としてヨウ素や二色性染料を染色乃至は含有せしめて製造される。これらのうち、偏光素子としてヨウ素を用いたヨウ素系偏光膜は、初期偏光性能には優れるものの、水および熱に対して弱く、高温、高湿の状態では長時間使用する場合にはその耐久性に問題がある。耐久性を向上させるためにホルマリン、あるいは、ほう酸を含む水溶液で処理したり、また透湿度の低い高分子フィルムを保護膜として用いる方法などが考えられているがその効果は十分とはいえない。一方、偏光素子として二色性染料を用いた染料系偏光膜はヨウ素系偏光膜に比べ、耐湿性および耐熱性は優れるものの、一般に初期偏光性能が十分でない。

【0004】

高分子フィルムに数種の二色性染料を吸着・配向させてなる中性色（可視光領域（400～700nm）の波長領域において全波長に吸収がある、ニュートラルグレー）の直視用偏光膜において、2枚の偏光膜をその配向方向が直交するように重ね合わせた状態（直交位）で、可視光領域（400～700nm）の波長領域における特定波長の光漏れ（色漏れ）があると、偏光膜を液晶パネルに装着したとき、暗状態において液晶表示の色相が変わってしまうことがある。そこで、偏光膜を液晶表示装置に装着したとき、暗状態において特定波長の色漏れによる液晶表示の変色を防止するためには、高分子フィルムに数種の二色性染料を吸着・配向させてなる中性色の偏光膜において、可視光領域（400～700nm）の波長領域における直交位の透過率（直交透過率）を一様に低くしなければならない。

【0005】

また、カラー液晶投射型ディスプレイ、即ちカラー液晶プロジェクタの場合、その液晶画像形成部に偏光板を使用するが、以前は偏光性能が良好でニュートラルグレーを呈する沃素系偏光板が使用されていた。しかし、沃素系偏光板は前記したように沃素が偏光子であるが故に耐光性、耐熱性、耐湿熱性が十分でないという問題がある。この問題を解決するため、染料系の二色性色素を偏光子としたニュートラルグレーの偏光板が使用されるようになってきたが、ニュートラルグレーの偏光板は、可視光波長領域（400～700nm）全域での透過率、偏光性能を平均的に向上させるべく、通常3原色の色素を組み合わせ使用する。このため、カラー液晶プロジェクタのように、より明るくという市場の要求に対しては、光の透過率が悪く、明るくするためには光源強度をより高くしなければならないという問題がある。この問題解決のため、3原色に対応した、即ち、青色チャンネル用、緑色チャンネル用、赤色チャンネル用という3つの偏光板が使用されるようになってきた。

【0006】

しかしながら、偏光板により光が大幅に吸収されること、および 0.9～6 インチの小面積の画像を数十インチ乃至百数十インチ程度まで拡大すること等により明るさの低減は避けられず、その為光源としては高い輝度のものが使用される。しかも液晶プロジェクタの一層の明るさの向上要望は根強く、その結果として自ずと、使用する光源強度は益々強くなってきており、それに伴って偏光板にかかる光、熱も増大している。

#### 【0007】

上記のような染料系偏光膜の製造に用いられる染料としては、例えば特許文献 1 から特許文献 4 などに記載されている水溶性アゾ化合物が挙げられる。

#### 【0008】

しかしながら、前記水溶性染料を含有してなる従来の偏光板は、偏光特性、吸収波長領域、色相等の観点から、市場のニーズを十分に満足させるに至っていない。また、カラー液晶プロジェクタの 3 原色に対応した、即ち、青色チャンネル用、緑色チャンネル用、赤色チャンネル用という 3 つの偏光板に明るさと偏光性能、高温や高湿条件における耐久性、更には長時間暴露に対する耐光性のいずれもが良好なものがなく、その改良が望まれている。

#### 【0009】

【特許文献 1】特開 2001-33627 号公報

【特許文献 2】特開 2002-296417 号公報

【特許文献 3】特開 2002-105348 号公報

【特許文献 4】特開平 10-259311 号公報

【特許文献 5】特開昭 59-145255 号公報

#### 【発明の開示】

#### 【発明が解決しようとする課題】

#### 【0010】

本発明の目的の一つは、優れた偏光性能および耐湿性・耐熱性・耐光性を有する高性能な偏光板を提供することにある。さらに、本発明の他の目的は、高分子フィルムに二種類以上の二色性染料を吸着・配向せしめてなる中性色の偏光板であって、可視光領域（400～700 nm）の波長領域における直交位の色もれがなく、優れた偏光性能及び耐湿性、耐熱性、耐光性を有する高性能な偏光板を提供することにある。

さらなる目的はカラー液晶プロジェクタの 3 原色に対応した、明るさと偏光性能、耐久性及び耐光性のいずれもが良好である高性能な偏光板を提供することにある。

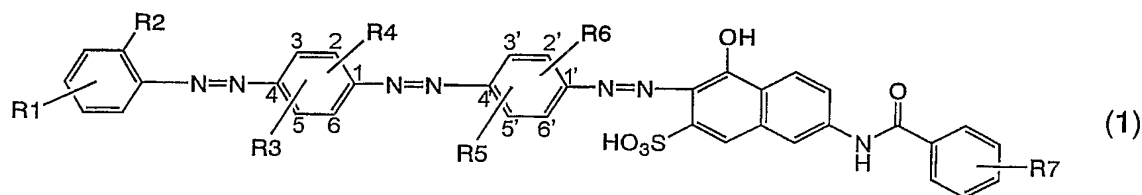
#### 【課題を解決するための手段】

#### 【0011】

本発明者らは、かかる目的を達成すべく鋭意研究を進めた結果、特定の染料を含有する偏光膜及び偏光板が、優れた偏光性能及び耐湿性、耐熱性、耐光性を有することを見出し、本発明を完成した。すなわち本発明は、

(1) 遊離酸の形で下記式 (1)

#### 【化 1】



〔式 (1) 中、R1、R2 は各々独立にスルホン酸基、カルボキシ基、低級アルキル基または低級アルコキシ基を、R3 は低級アルキル基、低級アルコキシ基またはアセチルアミノ基を、R4～R6 は各々独立に水素原子、低級アルキル基、低級アルコキシ基またはアセチルアミノ基を、R7 は水素原子、アミノ基または水酸基をそれぞれ表す。〕で示されるアゾ化合物、

(2) 式(1)において、R<sub>3</sub>の結合位置が5位、R<sub>4</sub>が2位、R<sub>5</sub>が5'位、R<sub>6</sub>が2'位である(1)に記載のアゾ化合物、

(3) (1)に記載の式(1)において、R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>はスルホン酸基、カルボキシル基、低級アルキル基、または低級アルコキシ基、R<sub>3</sub>は低級アルキル基、低級アルコキシ基またはアセチルアミノ基、R<sub>4</sub>は水素原子または低級アルキル基または低級アルコキシ基、R<sub>5</sub>は低級アルキル基、R<sub>6</sub>は低級アルキル基または低級アルコキシ基である(1)または(2)に記載のアゾ化合物、

(4) (1)に記載の式(1)において、R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>のどちらか一方がスルホン酸基、他方がカルボキシル基、メチル基またはメトキシ基、R<sub>1</sub>の結合位置はアゾ基に対してパラ位であり、R<sub>3</sub>がメチル基、R<sub>4</sub>が水素原子、メチル基またはメトキシ基、R<sub>5</sub>がメチル基、R<sub>6</sub>がメチル基またはメトキシ基、R<sub>7</sub>がNHCO-基に対してパラ位のアミノ基である(1)から(3)のいずれか一項に記載のアゾ化合物、

(5) (1)から(4)のいずれか一項に記載のアゾ化合物を偏光膜基材に含有することを特徴とする偏光膜、

(6) (1)から(4)のいずれか一項に記載のアゾ化合物と、これら以外の有機染料を1種類以上偏光膜基材に含有することを特徴とする偏光膜、

(7) 偏光膜基材がポリビニルアルコール系樹脂からなるフィルムである(5)又は(6)に記載の偏光膜、

(8) 液晶プロジェクタ用である(5)から(7)のいずれか一項に記載の偏光膜、

(9) (5)から(8)のいずれか一項に記載の偏光膜を有する偏光板、  
に関する。

#### 【発明の効果】

##### 【0012】

本発明のアゾ化合物は、偏光膜用の染料として有用である。そしてこの化合物を含有する偏光膜は、ヨウ素を用いた偏光膜に匹敵する高い偏光性能を有し、且つ耐久性にも優れた偏光膜又は偏光板は、各種液晶表示体及び液晶プロジェクタ用、又、高い偏光性能と耐久性を必要とする車載用途、各種環境で用いられる工業計器類の表示用途に好適である。

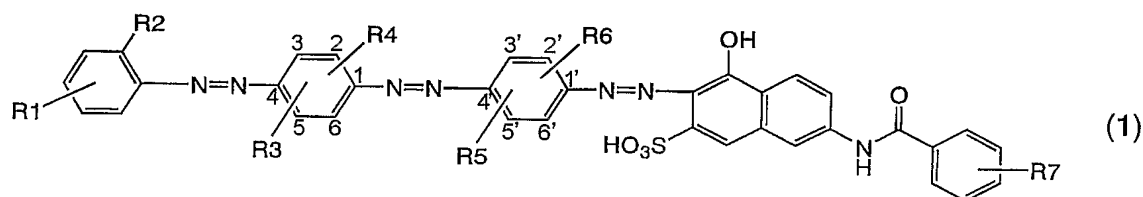
#### 【発明を実施するための最良の形態】

##### 【0013】

本発明のアゾ化合物は、遊離酸の形で下記式(1)で表される。

##### 【0014】

##### 【化2】



##### 【0015】

式(1)において、R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>はスルホン酸基、カルボキシル基、低級アルキル基、低級アルコキシ基を表すが、R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>のどちらか一方がスルホン酸基で、他方がカルボキシル基、メチル基、メトキシ基であることが好ましい。R<sub>1</sub>の結合位置はアゾ基に対してパラ位又はメタ位が好ましく、パラ位が特に好ましい。R<sub>3</sub>は低級アルキル基、低級アルコキシ基又はアセチルアミノ基を表すが、メチル基であることがもっとも好ましい。R<sub>4</sub>~R<sub>6</sub>は各々独立に水素原子、低級アルキル基、低級アルコキシ基、アセチルアミノ基を表すが、水素原子、メチル基、メトキシ基のものが好ましい。さらにR<sub>5</sub>はメチル基、R<sub>6</sub>はメチル基またはメトキシ基が好ましく、R<sub>6</sub>はメチル基が特に好ましい。R<sub>7</sub>は、水素原子、アミノ基、水酸基を表すが、アミノ基であることが好ましく、結合位置としては-NHCO-基に対してパラ位であることが好ましい。尚、本発明において、低級アル

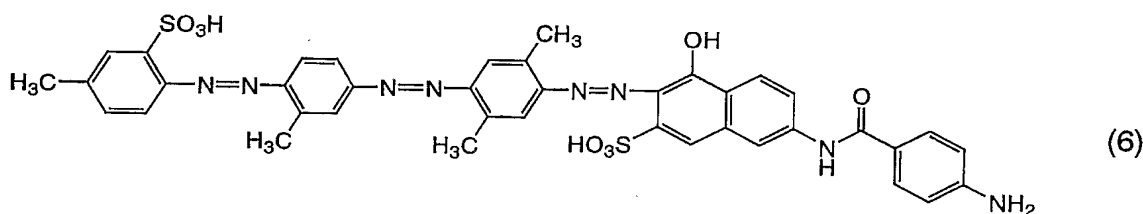
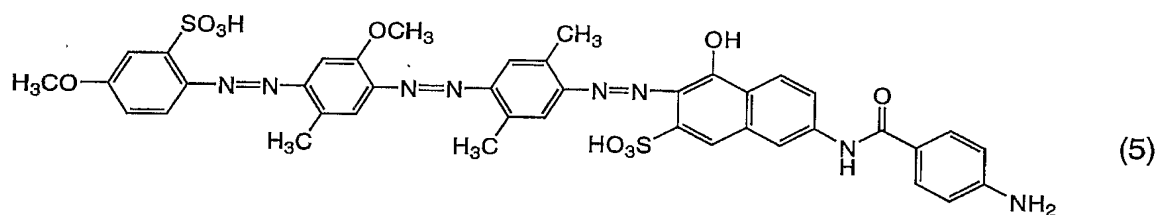
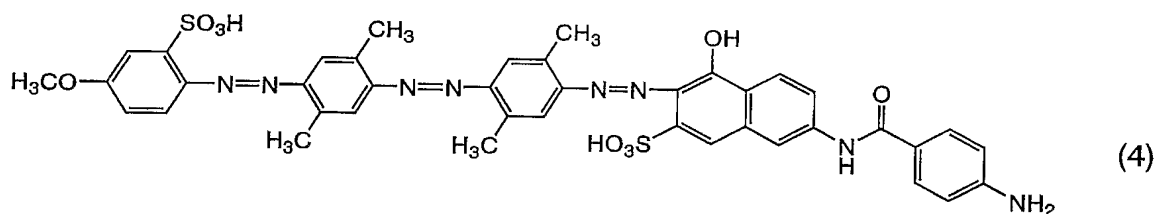
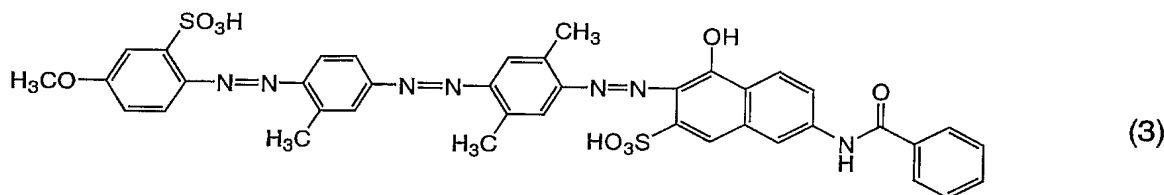
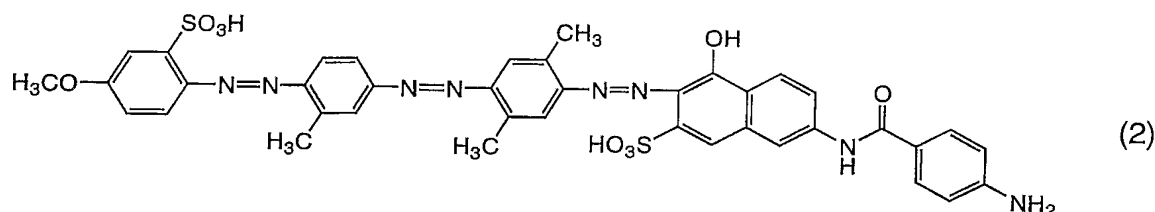
キル基及び低級アルコキシル基とは、炭素数 1～4 のアルキル基及びアルコキシル基を言う。

R 3～R 6 の結合位置は、式 (1) 中の番号で、R 3 が 5 位、R 4 が 2 位、R 5 が 5' 位、R 6 が 2' 位であることが好ましい。

次に本発明の式 (1) で表されるアゾ化合物の具体例を以下にあげる。尚、式は、スルホン酸基、カルボキシル基及び水酸基は遊離酸の形で表す。

【0016】

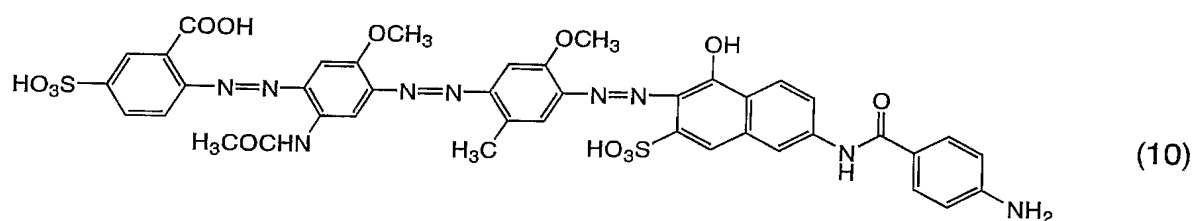
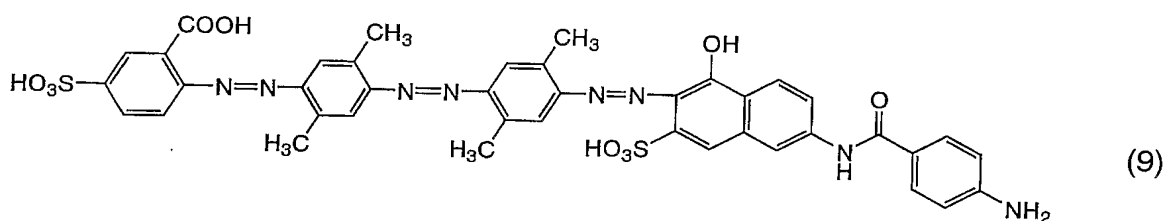
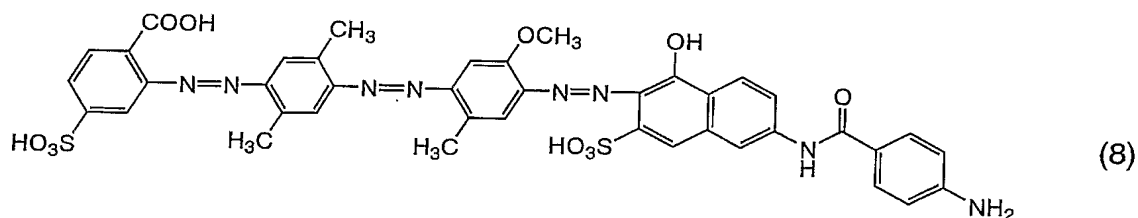
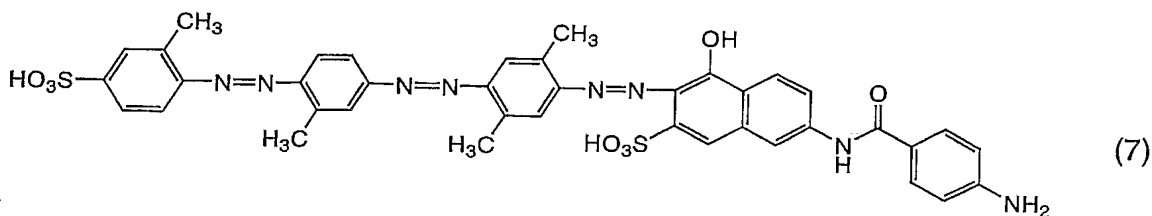
【化 3】



【0017】



## 【化 4】

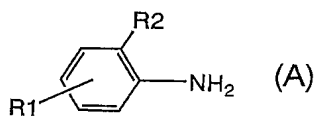


## 【0018】

遊離酸の形で式(1)で表されるアゾ化合物は、通常のアゾ染料の製法に従い、公知のジアゾ化、カップリングを行うことにより容易に製造できる。具体的な製造方法としては、下式(A)をジアゾ化し、例えば下式(B)で示されるアニリン類とカップリングさせ、モノアゾアミノ化合物(下式(C))を得る。

## 【0019】

## 【化 5】

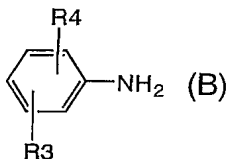


## 【0020】

(式中、R1、R2は、式(1)におけるのと同じ意味を表す。)

## 【0021】

## 【化 6】

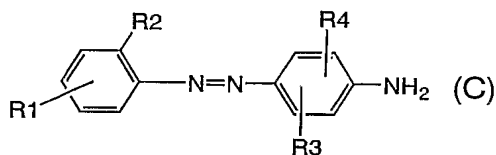


## 【0022】

(式中、R3、R4は、式(1)におけるのと同じ意味を表す。)

## 【0023】

## 【化 7】



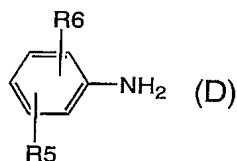
## 【0024】

(式中、R1、R2、R3、R4は、式(1)におけるのと同じ意味を表す。)

次いで、このモノアゾアミノ化合物をジアゾ化し、下式(D)のアニリン類と二次カップリングさせ、下式(E)で示されるジスアゾアミノ化合物を得る。

## 【0025】

## 【化 8】

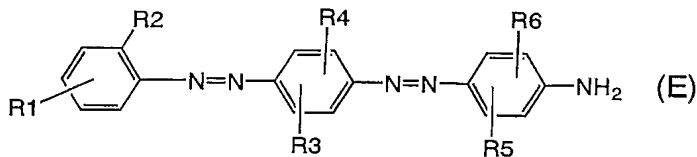


## 【0026】

(式中、R5、R6は式(1)におけるのと同じ意味を表す。)

## 【0027】

## 【化 9】



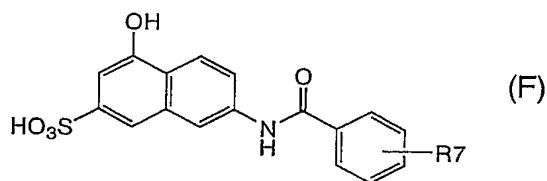
## 【0028】

(式中、R1、R2、R3、R4、R5、R6は式(1)におけるのと同じ意味を表す。)

このジスアゾアミノ化合物をジアゾ化し、下式(F)

## 【0029】

## 【化10】



(式中、R7は式(1)におけるのと同じ意味を表す。)で表されるナフトール類と三次カップリングさせることにより式(1)のアゾ化合物が得られる。

## 【0030】

上記反応において、ジアゾ化工程はジアゾ成分の塩酸、硫酸などの鉱酸水溶液またはけん濁液に亜硝酸ナトリウムなどの亜硝酸塩を混合するという順法によるか、あるいはジアゾ成分の中性もしくは弱アルカリ性の水溶液に亜硝酸塩を加えておき、これと鉱酸を混合するという逆法によって行われる。ジアゾ化の温度は、 $-10 \sim 40^{\circ}\text{C}$ が適当である。また、アニリン類とのカップリング工程は塩酸、酢酸などの酸性水溶液と上記各ジアゾ液を混合し、温度が $-10 \sim 40^{\circ}\text{C}$ でpH2~7の酸性から中性条件で行われる。

## 【0031】

カップリングして得られたモノアゾ化合物及びジスアゾ化合物はそのままあるいは酸析や塩析により析出させ濾過して取り出すか、溶液またはけん濁液のまま次の工程へ進むこともできる。ジアゾニウム塩が難溶性でけん濁液となっている場合は濾過し、プレスケーキとして次のカップリング工程で使うこともできる。

## 【0032】

ジスアゾアミノ化合物のジアゾ化物と、式(F)で表されるナフトール類との三次カップリング反応は、温度が $-10 \sim 40^{\circ}\text{C}$ でpH7~10の中性からアルカリ性条件で行われる。反応終了後、塩析により析出させ濾過して取り出す。また精製が必要な場合には、塩析を繰り返すかまたは有機溶媒を使用して水中から析出させればよい。精製に使用する有機溶媒としては、例えばメタノール、エタノール等のアルコール類、アセトン等のケトン類等の水溶性有機溶媒があげられる。

## 【0033】

式(1)で表される水溶性染料を合成するための出発原料である置換基(R1、R2)を有するアニリン類としては、例えば2-アミノ-5-メチルベンゼンスルホン酸、2-アミノ-5-メトキシベンゼンスルホン酸、4-アミノ-3-メチルベンゼンスルホン酸、4-アミノ-3-メトキシベンゼンスルホン酸、2-アミノ-4-スルホ安息香酸、2-アミノ-5-スルホ安息香酸等が挙げられるが、2-アミノ-5-メトキシベンゼンスルホン酸、2-アミノ-4-スルホ安息香酸が好ましい。

## 【0034】

一次、及び二次カップリング成分である、置換基(R3、R4又はR5、R6)を有してもよいアニリン類における置換基としては、ハロゲン原子、メチル基、エチル基、メトキシ基、エトキシ基、アセチルアミノ基があげられる。これらの置換基は1つまたは2つ結合しても良い。その結合位置は、アミノ基に対して、2位、3位、及び2位と5位、3位と5位、又は2位と6位であるが、3位及び2位と5位が好ましい。アニリン類としては、例えば2-メチルアニリン、3-メチルアニリン、2-エチルアニリン、3-エチルアニリン、2、5-ジメチルアニリン、2、5-ジエチルアニリン、2-メトキシアニリン、3-メトキシアニリン、2-メトキシ-5-メチルアニリン、2、5-ジメトキシアニリン、2-メトキシ-5-アセチルアミノアニリン、3、5-ジメチルアニリン、2、6-ジメチルアニリン、3、5-ジメトキシアニリン等が挙げられる。これらのアニリン類はアミノ基が保護されていても良い。

## 【0035】

保護基としては、例えばその $\omega$ -メタンスルホン酸基があげられる。一次カップリングに使用するアニリン類と二次カップリングに使用するアニリン類は同じであっても異なっても良い。

## 【0036】

上記した三次カップリング成分である式(F)で表わされるナフトール類としては、6-ベンゾイルアミノ-3-スルホン酸-1-ナフトール、6-(4'-アミノベンゾイル)アミノ-3-スルホン酸-1-ナフトール、6-(4'-ヒドロキシベンゾイル)アミノ-3-スルホン酸-1-ナフトール等が挙げられる。

## 【0037】

本発明の式(1)で示される化合物は遊離酸の形で、あるいはその塩の形で存在しうる。塩としては、アルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩、アルキルアミン塩、アルカノールアミン塩またはアンモニウム塩が挙げられる。偏光膜へ染色する場合にはナトリウム、カリウムまたはアンモニウムの塩であることが好ましい。

式(1)で示される化合物の塩は、カップリング反応後、鉍酸の添加により遊離酸の形で単離する事ができ、これから水または酸性化した水による洗浄により無機塩を除去する事が出来る。次に、この様にして得られる低い塩含有率を有する酸型色素は、水性媒体中で所望の無機又は有機の塩基により中和することで対応する塩の溶液とすることが出来る。あるいは、カップリング反応後の塩析時に例えば塩化ナトリウムなどを用いてナトリウム塩に、例えば塩化カリウムを用いてカリウム塩に、などとして所望の塩とすることもできる。

## 【0038】

また、本発明の偏光膜又は偏光板には、式(1)で表されるアゾ化合物又はその塩(以下断りの無い限り化合物又はその塩を単に化合物と記す。)が単独で使用される他、必要に応じて他の有機染料を一種以上併用してもよく、併合する有機染料に特に制限はないが、本発明のアゾ化合物の吸収波長領域と異なる波長領域に吸収特性を有する染料であって二色性の高いものが好ましい。例えば、シー・アイ・ダイレクト・イエロー12、シー・アイ・ダイレクト・イエロー28、シー・アイ・ダイレクト・イエロー44、シー・アイ・ダイレクト・オレンジ26、シー・アイ・ダイレクト・オレンジ39、シー・アイ・ダイレクト・オレンジ107、シー・アイ・ダイレクト・レッド2、シー・アイ・ダイレクト・レッド31、シー・アイ・ダイレクト・レッド79、シー・アイ・ダイレクト・レッド81、シー・アイ・ダイレクト・レッド247、シー・アイ・ダイレクト・グリーン80、シー・アイ・ダイレクト・グリーン59または特許文献1、4、8に記載された染料等が挙げられ、これらの色素は遊離酸、あるいはアルカリ金属塩(例えばNa塩、K塩、Li塩)、アンモニウム塩、アミン類の塩として用いられる。

## 【0039】

必要に応じて、他の有機染料を併用する場合、目的とする偏光膜が、中性色の偏光膜、液晶プロジェクタ用カラー偏光膜、その他のカラー偏光膜により、それぞれ配合する染料の種類は異なる。その配合割合は特に限定されるものではないが、一般的には、式(1)のアゾ化合物1質量部に対して、前記の有機染料の少なくとも一種以上の合計で通常0.1~10質量部の範囲で用いるのが好ましい。

## 【0040】

本発明の偏光膜又は液晶プロジェクタ用偏光板に使用される偏光膜は、式(1)で表されるアゾ化合物を、必要に応じて他の有機染料と共に、偏光膜材料である高分子フィルムに公知の方法で含有せしめることにより、各種の色相及び中性色を有する偏光膜を製造することができる。得られた偏光膜は、保護膜を付け偏光板として、必要に応じて保護層又はAR(反射防止)層及び支持体等を設け、液晶プロジェクタ、電卓、時計、ノートパソコン、ワープロ、液晶テレビ、カーナビゲーション及び屋内外の計測器や表示器等に使用される。

## 【0041】

本発明の偏光膜に使用する基材（高分子フィルム）は、ポリビニルアルコール系樹脂からなるフィルムが良く、ポリビニルアルコール系樹脂としてはポリビニルアルコールまたはその誘導体、及びこれらのいずれかをエチレン、プロピレンのようなオレフィンや、クロトン酸、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸のような不飽和カルボン酸などで変性したもの等があげられる。なかでも、ポリビニルアルコール樹脂またはその誘導体からなるフィルムが、染料の吸着性および配向性の点から、好適に用いられる。基材の厚さは通常  $50 \sim 100 \mu\text{m}$ 、好ましくは  $60 \sim 90 \mu\text{m}$  程度である。

#### 【0042】

このような高分子フィルムに、式（1）のアゾ化合物を含有せしめるにあたっては、通常、高分子フィルムを染色する方法が採用される。染色は、例えば次のように行われる。まず、本発明の化合物及び必要によりこれ以外の染料を水に溶解して染浴を調製する。染浴中の染料濃度は特に制限されないが、通常は  $0.001 \sim 10$  質量％程度の範囲から選択される。また、必要により染色助剤を用いてもよく、例えば、芒硝を通常  $0.1 \sim 10$  質量％程度の濃度で用いるのが好適である。このようにして調製した染浴に高分子フィルムを通常  $1 \sim 10$  分間浸漬し、染色を行う。染色温度は、好ましくは  $40 \sim 80^\circ\text{C}$  程度である。

#### 【0043】

水溶性染料の配向は、上記のようにして染色された高分子フィルムを延伸することによって行われる。延伸する方法としては、例えば湿式法、乾式法など、公知のいずれの方法を用いてもよい。延伸倍率は通常  $4 \sim 8$  倍である。

高分子フィルムの延伸は、場合により、染色の前に行ってもよい。この場合には、染色の時点で水溶性染料の配向が行われる。水溶性染料を含有・配向せしめた高分子フィルムは、必要に応じて公知の方法によりホウ酸処理などの後処理が施される。このような後処理は、偏光膜の光線透過率および偏光度を向上させる目的で行われる。ホウ酸処理の条件は、用いる高分子フィルムの種類や用いる染料の種類によって異なるが、一般的にはホウ酸水溶液のホウ酸濃度を  $0.1 \sim 15$  質量％、好ましくは  $1 \sim 10$  質量％の範囲とし、処理は通常  $30 \sim 80^\circ\text{C}$ 、好ましくは  $40 \sim 75^\circ\text{C}$  の温度範囲で、通常  $0.5 \sim 10$  分間浸漬して行われる。更に必要に応じて、カチオン系高分子化合物を含む水溶液で、フィックス処理を併せて行ってもよい。

#### 【0044】

このようにして得られた本発明の偏光膜は、その片面または両面に、光学的透明性および機械的強度に優れる保護膜を貼合して、偏光板とすることができる。保護膜を形成する材料としては、例えば、セルロースアセテート系フィルムやアクリル系フィルムのほか、四フッ化エチレン／六フッ化プロピレン系共重合体のようなフッ素系フィルム、ポリエステル樹脂、ポリオレフィン樹脂またはポリアミド系樹脂からなるフィルム等が用いられる。保護膜の厚さは通常  $40 \sim 200 \mu\text{m}$  である。

偏光膜と保護膜を貼り合わせるのに用いる接着剤としては、ポリビニルアルコール系接着剤、ウレタンエマルジョン系接着剤、アクリル系接着剤、ポリエステル・イソシアネート系接着剤などが挙げられ、ポリビニルアルコール系接着剤が好適である。

#### 【0045】

本発明の偏光板の表面には、さらに透明な保護層を設けても良い。保護層としては、例えばアクリル系やポリシロキサン系のハードコート層やウレタン系の保護層等があげられる。また、単板光透過率をより向上させるために、この保護層の上にAR（反射防止）層を設けることが好ましい。AR層は、例えば二酸化珪素、酸化チタン等の物質を蒸着またはスパッタリング処理によって形成することができ、またフッ素系物質を薄く塗布することにより形成することができる。なお、本発明の偏光板は、位相差板を貼付した楕円偏光板として使用することも出来る。

#### 【0046】

このように構成した本発明の偏光板は中性色を有し、可視光領域（ $400 \sim 700 \text{ nm}$ ）の波長領域において直交位の色もれがなく、偏光性能に優れ、さらに高温、高湿状態で

も変色や偏光性能の低下を起こさず、可視光領域における直交位での光もれが少ないという特徴を有する。

【0047】

本発明における液晶プロジェクタ用偏光板は、二色性分子として、式(1)で表されるアゾ化合物を、必要に応じて更に前記の他の有機染料と共に含有するものである。また、本発明の液晶プロジェクタ用偏光板に使用される偏光膜も、前記の本発明の偏光膜の製造法の箇所に記載した方法で製造され、さらに保護膜を付け偏光板とし、必要に応じて保護層又はAR層及び支持体等を設け、液晶プロジェクタ用偏光板として用いられる。

【0048】

液晶プロジェクタ用偏光板としては、該偏光板の必要波長域(青色チャンネル用通常420～500nm、緑色チャンネル通常500～580nm、赤色チャンネル通常600～680nm)における、単板平均光透過率が通常39%以上、直交位の平均光透過率が通常0.4%以下で、より好ましくは該偏光板の必要波長域における単板平均光透過率が41%以上、直交位の平均光透過率が0.3%以下、より好ましくは0.2%以下である。さらに好ましくは、該偏光板の必要波長域における単板平均光透過率が42%以上、直交位の平均光透過率が0.1%以下である。本発明の液晶プロジェクタ用カラー偏光板は上記のように明るさと優れた偏光性能を有するものである。

【0049】

本発明の液晶プロジェクタ用偏光板は、偏光膜と保護膜からなる偏光板に、前記AR層を設け、AR層付き偏光板としたものが好ましく、さらに透明ガラス板などの支持体に貼付したAR層及び支持体付き偏光板がより好ましい。

【0050】

なお、単板平均光透過率は、AR層及び透明ガラス板等の支持体の設けていない一枚の偏光板(以下単に偏光板と言うときは同様な意味で使用する)に自然光を入射したときの特定波長領域における光線透過率の平均値である。直交位の平均光透過率は、配向方向を直交位に配した二枚の偏光板に自然光を入射したときの特定波長領域における光線透過率の平均値である。

【0051】

本発明の液晶プロジェクタ用偏光板は、通常支持体付偏光板として使用される。支持体は偏光板を貼付するため、平面部を有しているものが好ましく、また光学用途であるため、ガラス成形品が好ましい。ガラス成形品としては、例えばガラス板、レンズ、プリズム(例えば三角プリズム、キュービックプリズム)等があげられる。レンズに偏光板を貼付したものは液晶プロジェクタにおいて偏光板付のコンデンサレンズとして利用し得る。また、プリズムに偏光板を貼付したものは液晶プロジェクタにおいて偏光板付きの偏光ビームスプリッタや偏光板付ダイクロイックプリズムとして利用し得る。また、液晶セルに貼付してもよい。ガラスの材質としては、例えばソーダガラス、ホウ珪酸ガラス、サファイヤガラス等の無機系のガラスやアクリル、ポリカーボネート等の有機系のガラス等があげられるが無機系のガラスが好ましい。ガラス板の厚さや大きさは所望のサイズでよい。また、ガラス付き偏光板には、単板光透過率をより向上させるために、そのガラス面または偏光板面の一方もしくは双方の面にAR層を設けることが好ましい。

【0052】

液晶プロジェクタ用支持体付偏光板を製造するには、はそれ自体公知の方法で実施され、例えば支持体平面部に透明な接着(粘着)剤を塗布し、ついでこの塗布面に本発明の偏光板を貼付する。また、偏光板に透明な接着(粘着)剤を塗布し、ついでこの塗布面に支持体を貼付してもよい。ここで使用する接着(粘着)剤は、例えばアクリル酸エステル系のものが好ましい。尚、この偏光板を楕円偏光板として使用する場合、位相差板側を支持体側に貼付するのが通常であるが、偏光板側をガラス成形品に貼付してもよい。

【0053】

即ち、本発明の偏光板を用いたカラー液晶プロジェクタでは、緑色チャンネル部の場合、液晶セルの入射側または出射側のいずれか一方もしくは双方に本発明の偏光板が配置さ

れる。該偏光板は液晶セルに接触していても、接触していなくてもよいが、耐久性の観点からすると接触していないほうが好ましい。光源の後ろにPBS（ポーラライジングビームスプリッター）を使用したシステムにおいては、入射側の偏光板として沃素系の偏光板を使用してもよく、また本発明の偏光板を使用してもよい。出射側において、偏光板が液晶セルに接触している場合、液晶セルを支持体とした本発明の偏光板を使用することができる。偏光板が液晶セルに接触していない場合、液晶セル以外の支持体を使用した本発明の偏光板を使用することが好ましい。また、耐久性の観点からすると、液晶セルの入射側または出射側のいずれにも本発明の偏光板が配置されることが好ましく、さらに本発明の偏光板の偏光板面を液晶セル側に、支持体面を光源側に配置することが好ましい。なお、液晶セルの入射側とは、光源側のことであり、反対側を出射側という。

#### 【0054】

本発明の偏光板を用いたカラー液晶プロジェクタでは、紫外線カットフィルタを光源と上記入射側の支持体付偏光板の間に配置したものが好ましい。また、使用する液晶セルは、例えばアクティブマトリクス型で、電極及びTFTが形成された透明基板と対向電極が形成された透明基板との間に液晶を封入して形成されるものが好ましい。メタルハライドランプ等の光源から放射された光は、紫外線カットフィルタを通過し、3原色に分離した後、青色、緑色、赤色のそれぞれのチャンネル用支持体付カラー偏光板を通過し、ついで合体し、投射レンズにより拡大されてスクリーンに投影される。

#### 【0055】

このように構成したカラー液晶プロジェクタ用偏光板は、偏光性能に優れ、さらに高温、高湿状態でも変色や偏光性能の低下を起こさないという特徴を有する。

#### 【実施例】

#### 【0056】

以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、これらは例示的なものであって、本発明をなんら限定するものではない。例中にある%および部は、特にことわらないかぎり質量基準である。

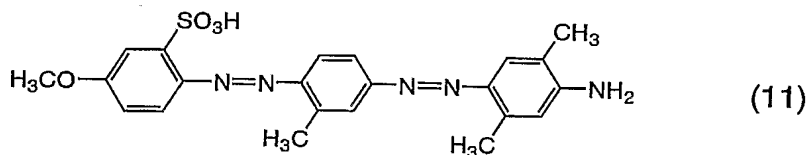
#### 【0057】

##### 実施例1

2-アミノ-5-メトキシベンゼンスルホン酸20.3部を水500部に加え、水酸化ナトリウムで溶解し、冷却し10℃以下で、35%塩酸32部を加え、次に亜硝酸ナトリウム6.9部を加え、5～10℃で1時間攪拌した。そこへ希塩酸水に溶解した3-メチルアニリン10.7部を加え、30～40℃で攪拌しながら、炭酸ナトリウムを加えてpH3とし、さらに攪拌してカップリング反応を完結させ、濾過して、モノアゾ化合物を得た。得られたモノアゾ化合物に35%塩酸32部を、次に亜硝酸ナトリウム6.9部を加え、25～30℃で2時間攪拌した。そこへ希塩酸水に溶解した2,5-ジメチルアニリン12.1部を加え、20～30℃で攪拌しながら、炭酸ナトリウムを加えてpH3とし、さらに攪拌してカップリング反応を完結させ、濾過して、下記式(11)で示されるジスアゾ化合物を得た。

#### 【0058】

#### 【化11】



#### 【0059】

上記式(11)のジスアゾ化合物15部を水600部に分散させたのち、35%塩酸32部を、次に亜硝酸ナトリウム6.9部を加え、25～30℃で2時間攪拌してジアゾ化する。一方、6-(4'-アミノベンゾイル)アミノ-3-スルホン酸-1-ナフトール

35. 8部を水250部に加え、炭酸ナトリウムで弱アルカリ性として溶解し、この液に先に得られたジスアゾ化合物のジアゾ化物をpH7~10を保って注入し、攪拌して、カップリング反応を完結させる。塩化ナトリウムで塩析し、濾過して本発明の前記式(2)で示されるトリスアゾ化合物をナトリウム塩として得た。この化合物は赤色を呈し、20%ピリジン水溶液中の極大吸収波長は550nmであった。

## 【0060】

## 実施例2

実施例1における3-メチルアニリン10.7部から2,5-ジメチルアニリン12.1部に代える以外は実施例1と同様にして本発明の前記式(4)で表される化合物をナトリウム塩として得た。この化合物は赤色を呈し、20%ピリジン水溶液中の極大吸収波長は549nmであった。

## 【0061】

## 実施例3

実施例1における3-メチルアニリン10.7部から2-メトキシ-5-メチルアニリン13.7部に代える以外は実施例1と同様にして本発明の前記式(5)で表される化合物をナトリウム塩として得た。この化合物は赤紫色を呈し、20%ピリジン水溶液中の極大吸収波長は561nmであった。

## 【0062】

## 実施例4

実施例1における2-アミノ-5-メトキシベンゼンスルホン酸20.3部から2-アミノ-5-メチルベンゼンスルホン酸18.7部に代える以外は実施例1と同様にして本発明の前記式(6)で示される化合物をナトリウム塩として得た。この化合物は赤色を呈し、20%ピリジン水溶液中の極大吸収波長は549nmであった。

## 【0063】

## 実施例5

実施例1における2-アミノ-4-メトキシベンゼンスルホン酸20.3部から4-アミノ-3-メチルベンゼンスルホン酸18.7部に代える以外は実施例1と同様にして前記式(7)で示される化合物をナトリウム塩として得た。この化合物は赤色を呈し、20%ピリジン水溶液中の極大吸収波長は547nmであった。

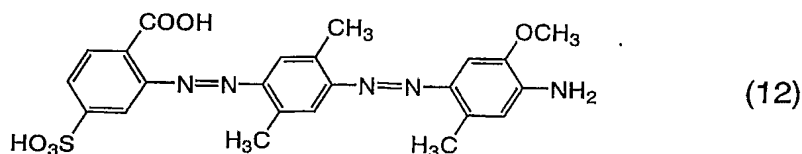
## 【0064】

## 実施例6

実施例1における2-アミノ-4-メトキシベンゼンスルホン酸20.3部から2-アミノ-4-スルホ安息香酸21.7部に代え、更に1次カップラーを3-メチルアニリン10.7部から2,5-ジメチルアニリン12.1部、2次カップラーを2,5-ジメチルアニリン12.1部から2-メトキシ-5-メチルアニリン13.7部に変更する以外は実施例1と同様にして、合成した下記式(12)で示されるジスアゾ化合物を得、それ以外は実施例1と同様にして本発明の前記式(8)の化合物をナトリウム塩として得た。この化合物は赤色を呈し、20%ピリジン水溶液中の極大吸収波長は565nmであった。

## 【0065】

## 【化12】



(12)

## 【0066】

## 実施例7

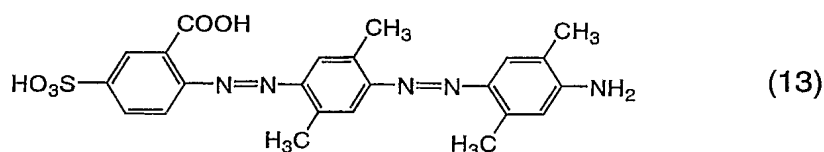
実施例2における2-アミノ-5-メトキシベンゼンスルホン酸20.3部を2-アミ



ノー 5-スルホ安息香酸 21. 7 部に代えて合成して下記式 (13) で示されるジスアゾ化合物を得、それ以外は実施例 2 と同様にして本発明の前記式 (9) の化合物をナトリウム塩として得た。この化合物は赤色を呈し、20%ピリジン水溶液中の極大吸収波長は 553 nm であった。

【0067】

【化13】



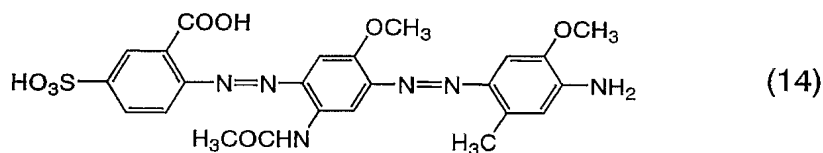
【0068】

## 実施例 8

実施例 2 における 1 次、2 次カップラーである 2, 5-ジメチルアニリン 12. 1 部から 1 次カップラーを 2-メトキシ-5-アセチルアミノアニリン 18. 1 部に、2 次カップラーを 2-メトキシ-5-メチルアニリン 13. 7 部に代えて合成して下記式 (14) で示されるジスアゾ化合物を得、それ以外は実施例 2 と同様にして本発明の前記式 (10) で示される化合物をナトリウム塩として得た。この化合物は青色を呈し、20%ピリジン水溶液中の極大吸収波長は 592 nm であった。

【0069】

【化14】



【0070】

## 実施例 9

実施例 1 で得られた化合物 (2) の染料 0.03 質量% および芒硝 0.1 質量% とした 45℃ の水溶液に、厚さ 75 μm のポリビニルアルコールを 4 分間浸漬した。このフィルムを 3 質量% ホウ酸水溶液中で 50℃ で 5 倍に延伸し、緊張状態を保ったまま水洗、乾燥して偏光膜を得た。

得られた偏光膜の (a) 極大吸収波長は 555 nm、(b) 偏光率は、99.9% であり、また (c) 耐光性 (照射前後の偏光率の変化) は 0.25% と長時間暴露に対する耐光性も優れていた。また、高温且つ高湿の状態でも長時間にわたる耐久性を示し、次に示す比較例 1 に比べ優れた耐光性が得られた。試験方法を下記に示す。

【0071】

(a) 偏光膜の極大吸収波長 ( $\lambda_{max}$ ) の測定

上記で得られた偏光膜 2 枚をその配向方向が直交するように重ね合わせた状態 (直交位) で、分光光度計 (日立製作所製 U-4100) を用いて、極大吸収波長を測定した。

(b) 偏光率の測定

上記の分光光度計を用いて、平行位の透過率 ( $T_p$ )、直交位の透過率 ( $T_c$ ) を測定した。偏光率  $= [(T_p - T_c) / (T_p + T_c)]^{1/2} \times 100$  (%) で算出した。

(c) 耐光性 (照射前後の偏光率の変化)

促進キセノンアークフェードメーター (ワコム社製) を用いて 288 時間光照射し、照射後の偏光率を上記 (b) に記載の方法で求め、照射前後の偏光率の変化  $= (\text{照射前の偏光率} - \text{照射後の偏光率}) / \text{照射前の偏光率} \times 100$  (%) で算出した。

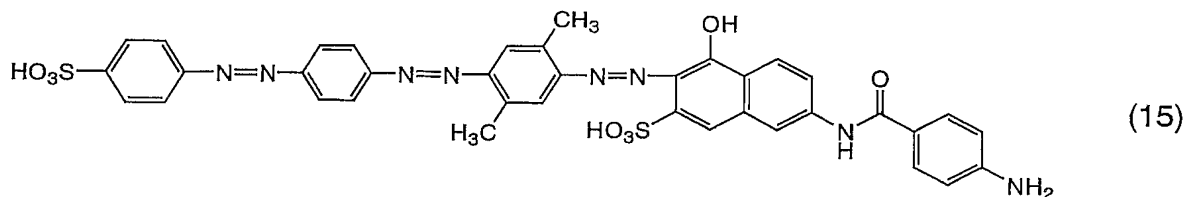
【0072】

## 比較例 1

実施例 1 の化合物に代えて、特許文献 1、実施例 1 において公開されている下記式 (15) の構造で示される化合物を用いる以外は実施例 4 と同様にして作成した偏光膜をワコム社製の前記キセノンアークフェードメーターを用いて 288 時間光照射前後の偏光率の変化は、1.98% であり、長時間暴露に対する耐光性が実施例 9 より劣っていた。

【0073】

【化 15】



【0074】

## 実施例 10 ~ 16

実施例 9 と同様にして、化合物 (2) の代わりに、前記実施例で得られた (5) ~ (11) のアゾ化合物を用いて、実施例 9 と同様にして偏光膜を得た。

実施例 10 は実施例 2 で得られた式 (4) の化合物を、実施例 11 は実施例 3 で得られた式 (5) の化合物を、実施例 12 は実施例 4 で得られた式 (6) の化合物を、実施例 13 は実施例 5 で得られた式 (7) の化合物を、実施例 14 は実施例 6 で得られた式 (8) の化合物を、実施例 15 は実施例 7 で得られた式 (9) の化合物を、実施例 16 は実施例 8 で得られた式 (10) の化合物を、それぞれ用いたものである。

得られた偏光膜の極大吸収波長及び偏光率を表 1 に示す。

【0075】

表 1

|        | 極大吸収波長 (nm) | 偏光率   |
|--------|-------------|-------|
| 実施例 10 | 555         | 99.9% |
| 実施例 11 | 570         | 99.9% |
| 実施例 12 | 550         | 99.9% |
| 実施例 13 | 550         | 99.9% |
| 実施例 14 | 570         | 99.9% |
| 実施例 15 | 560         | 99.9% |
| 実施例 16 | 600         | 99.9% |

【0076】

表 1 より、本発明の化合物を用いて作成した本発明の偏光膜は高い偏光率を有していることがわかる。

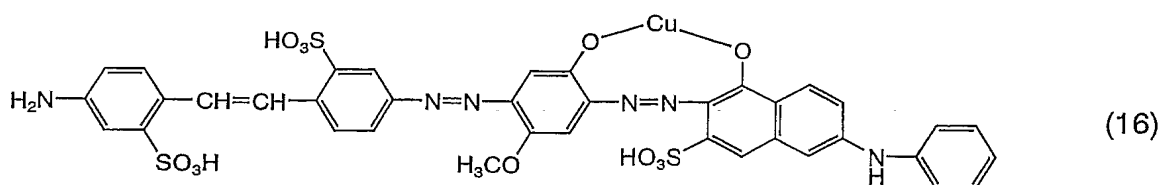
【0077】

## 実施例 17

実施例 1 で得られた化合物 (2) の染料を 0.04%、シー・アイ・ダイレクト・レッド 81 を 0.04%、シー・アイ・ダイレクト・オレンジ 39 を 0.03%、特許文献 5 に記載の下記式 (16) で示される染料 0.03% 及び芒硝 0.1% の濃度とした 45℃ の水溶液に厚さ 75 μm のポリビニルアルコールを 4 分間浸漬した。このフィルムを 3% ホウ酸水溶液中で 50℃ で 5 倍に延伸し、緊張状態を保ったまま水洗、乾燥して中性色 (平行位ではグレーで、直交位では黒色) の偏光膜を得た。得られた偏光膜は、単板平均光透過率は 41%、直交位の平均光透過率は 0.1% 以下であり、高い偏光率を有していた。しかも高温かつ高湿の状態でも長時間にわたる耐久性を示した。

【0078】

## 【化 16】



## 【0079】

## 実施例 18

実施例 1 で得られた化合物 (2) の染料 0.05%、シー・アイダイレクト・オレンジ 39 を 0.03% および 芒硝 を 0.1% の濃度とした 45℃ の水溶液に、厚さ 75  $\mu\text{m}$  のポリビニルアルコールを 4 分間浸漬した。このフィルムを 3% ホウ酸水溶液中で 50℃ で 5 倍に延伸し、緊張状態を保ったまま水洗、乾燥して偏光膜を得た。得られた偏光膜の一方の面に TAC 膜 (膜厚 80  $\mu\text{m}$ 、商品名 TD-80U、富士写真フィルム社製)、他方の面に該 TAC 膜の片側に約 10  $\mu\text{m}$  の UV (紫外線) 硬化型ハードコート層を形成したフィルムを PVA 系の接着剤を使用して貼付し、本発明の偏光板を得た。この偏光板の片側にアクリル酸エステル系の粘着剤を付与して粘着層付き偏光板とし、さらにハードコート層の外側に真空蒸着により AR (反射防止) マルチコート加工を施し、30mm×40mm の大きさにカットし、同じ大きさの透明な片面 AR 層付きのガラス板に貼付して AR 支持体付きの本発明の偏光板 (液晶プロジェクタ緑色チャンネル用) を得た。本実施例の偏光板は、極大吸収波長 ( $\lambda_{\text{max}}$ ) 552nm であり、500~580nm における単板平均光透過率は 42%、直交位の平均光透過率は 0.2% 以下であり、高い偏光率を有し、しかも、高温且つ高湿の状態でも長時間にわたる耐久性を示した。また長時間暴露に対する耐光性も優れていた。

## 【書類名】要約書

## 【要約】

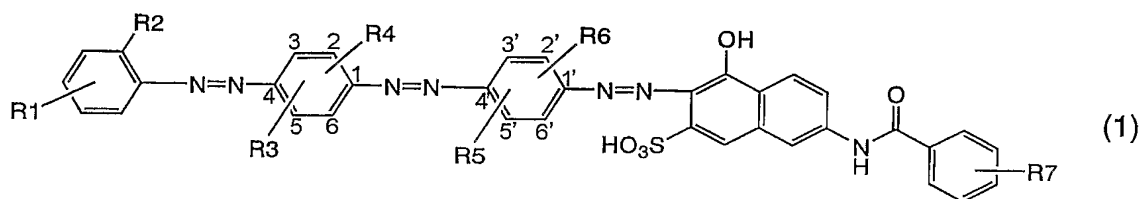
## 【課題】

偏光性能及び耐久性に優れるとともに可視光領域における色漏れの少ない偏光板及びそれを用いた液晶プロジェクタ用偏光板に用いる二色性染料として有用なアゾ化合物の開発。

## 【解決手段】

遊離酸の形で下記式 (1)

## 【化 1】



〔式 (1) 中、R 1、R 2 は各々独立にスルホン酸基、カルボキシ基、低級アルキル基または低級アルコキシ基を、R 3 は低級アルキル基、低級アルコキシ基またはアセチルアミノ基を、R 4～R 6 は各々独立に水素原子、低級アルキル基、低級アルコキシ基またはアセチルアミノ基を、R 7 は水素原子、アミノ基または水酸基をそれぞれ表す。〕  
で示されるアゾ化合物、それを含有する偏光膜または偏光板。

## 認定・付加情報

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 特許出願の番号 | 特願 2 0 0 4 - 0 2 7 9 4 2 |
| 受付番号    | 5 0 4 0 0 1 8 1 1 2 6    |
| 書類名     | 特許願                      |
| 担当官     | 塩原 啓三 2 4 0 4            |
| 作成日     | 平成 1 6 年 4 月 1 5 日       |

## &lt;認定情報・付加情報&gt;

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| 【提出日】    | 平成16年 2月 4日                       |
| 【特許出願人】  | 申請人                               |
| 【識別番号】   | 000004086                         |
| 【住所又は居所】 | 東京都千代田区富士見 1 丁目 1 1 番 2 号         |
| 【氏名又は名称】 | 日本化薬株式会社                          |
| 【特許出願人】  |                                   |
| 【識別番号】   | 594190998                         |
| 【住所又は居所】 | 新潟県中頸城郡板倉町大字稲増字下川原 1 9 2 番<br>地 6 |
| 【氏名又は名称】 | 株式会社ポラテクノ                         |

特願 2 0 0 4 - 0 2 7 9 4 2

ページ： 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 0 0 0 0 0 4 0 8 6 ]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 9 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都千代田区富士見 1 丁目 1 1 番 2 号

氏 名

日本化薬株式会社

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 5 9 4 1 9 0 9 9 8 ]

1. 変更年月日

2 0 0 2 年 4 月 3 日

[変更理由]

住所変更

住 所

新潟県中頸城郡板倉町大字稲増字下川原 1 9 2 番地 6

氏 名

株式会社ボラテクノ